



面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针



首页 组织机构 科学研究 人才教育 学部与院士 资源条件 科学普及 党建与创新文化 信息公开 专题

搜索

首页 > 科研进展

## 合肥研究院铜基薄膜太阳能电池材料缺陷研究获进展

文章来源：合肥物质科学研究院 发布时间：2017-11-27 【字号： 小 中 大】

我要分享

铜锌锡硒(CZTSe)的组成元素在地球中储量丰富且无毒，通过少量硫取代硒，其带隙可以实现在1.0-1.5 eV之间调节，是具有优势的低成本薄膜太阳能电池材料。目前，CZTSe最高效率只有12.6%，远低于其姊妹化合物铜铟镓硒(CIGS)的22.6%。实验研究表明，Na掺杂可以提高CZTSe材料中的载流子(空穴)浓度，增强p型电导，进而提高电池效率。但目前掺杂对其影响机理尚不明确。

据此，中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所曾雄课题组对CZTSe材料中杂质和缺陷的性质进行了深入的研究。研究组利用第一性原理计算出Na相关缺陷的形成能、电荷转移能级和迁移路径。研究结果表明，在CZTSe中除了 $\text{Na}_{\text{Sn}}$ 外，其它与Na相关的缺陷均为浅施主或受主。其中， $\text{Na}_{\text{Zn}}$ 形成能很低，可以在材料中大量存在，因此会和本征的深能级缺陷 $\text{Sn}_{\text{Zn}}$ 竞争，减少电子空穴对的复合，增强电池的效率；同时， $\text{Na}_{\text{Zn}}$ 具有非常浅的电荷转移能级，可以为材料贡献空穴，增强材料的p型电导；Na容易在CZTSe材料中以间隙Na原子和 $\text{aCu}$ 的形式进行迁移，有助于 $\text{VCu}$ 浅受主的产生。相关研究结果发表在*Physical Chemistry Chemical Physics*上。

铜基化合物 $\text{CuGaS}_2$ 室温带隙为2.43eV，接近最佳的中间带母体材料带隙，是理想的中间带太阳能电池材料。近年来，中间带太阳能电池能够实现三光子吸收过程，理论极限效率高达46%，因此而受到研究人员广泛关注。实验和理论均已对多种掺杂元素(Sn、Fe、Ti、Cr等)的 $\text{CuGaS}_2$ 进行研究，但结果并不清晰。例如，对于F掺杂 $\text{CuGaS}_2$ 材料，实验研究发现随掺杂量增大光吸收增强，但光电流和电压却在减小。为此，课题组利用优化的杂化密度泛函从缺陷物理的角度进行Sn掺杂 $\text{CuGaS}_2$ 中的缺陷问题研究。研究发现， $\text{CuGaS}_2$ 中的 $\text{SnGa}$ 是一个双极的陷阱，辐射性复合与激发的可能性相等，因此会限制载流子的寿命，亦即光电流大小。另外， $\text{SnGa}$ 施主会诱导 $\text{CuGa}$ 受主的自发形成，两者电荷补偿，将费米能级钉扎在E<sub>V</sub>+1.4 eV处。此时，离化的 $\text{SnGa}^+$ 和 $\text{CuG}^{a-,2-}$ 缺陷限制了可利用光的范围。该研究从理论上解释了目前实验上观测到的现象，为未来研究并理解杂质中间带材料的性质提供了新思路。相关研究工作发表在*Physical Review B*上。

研究工作得到了国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家留学基金委及合肥超算中心的资助与支持。

论文链接：[1](#) [2](#)

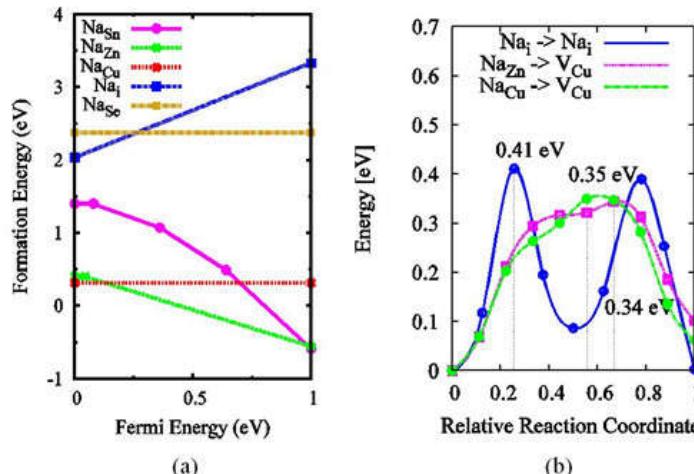


图1. CZTSe中与Na相关缺陷的形成能随费米能级的变化(a); Na的迁移路径(b)。

### 热点新闻

#### 国科大举行2018级新生开学典礼

中科院党组学习贯彻习近平总书记在全国...  
中科院党组学习研讨药物研发和集成电路...  
中国科大举行2018级本科生开学典礼  
中科院“百人计划”“千人计划”青年项...  
中国散裂中子源通过国家验收

### 视频推荐



【新闻联播】“率先行动”计划领跑科技体制改革



【朝闻天下】13年第2例 人工繁育江豚满百日

### 专题推荐



先进事迹展示



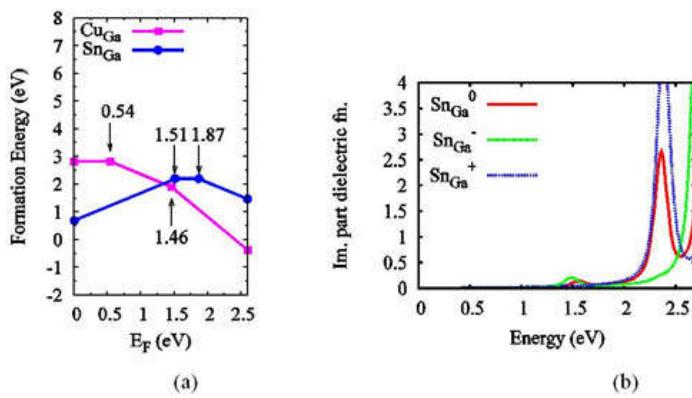


图2. CuGaS<sub>2</sub>中SnGa和CuGa的形成能随费米能级的变化曲线。箭头指示绝热电荷转移能级所在位置(a); CuGaS<sub>2</sub>中SnGa<sup>0</sup>、SnGa<sup>-</sup> 和SnGa<sup>+</sup> 在子带隙能量区间的介电函数的虚部(b)。

(责任编辑: 侯茜)



© 1996 - 2018 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们  
地址: 北京市三里河路52号 邮编: 100864